

NEDOプロジェクトを核とした人材育成、産学連携等の総合的展開 /  
有機ケイ素先端材料開発技術者養成に係る特別講座

# 規則構造を有するポリシロキサン材料の 合成法、分析法等に関するワークショップ

**2023年3月17日** **金** **13:30~17:00**

**早稲田大学 西早稲田キャンパス 56号館102室**

**受講料無料** ※受講に伴う旅費、宿泊費等は受講者様負担です。

**アルコキシランからのポリシロキサンの合成**

**郡司 天博 (東京理科大学 教授)**

**構造制御されたシルセスキオキサンおよびシロキサンの合成、  
機能発現およびハイブリッド化**

**金子 芳郎 (鹿児島大学 准教授)**

**モノマー配列の制御されたポリシロキサンの合成技術**

**下嶋 敦 (早稲田大学 教授)**

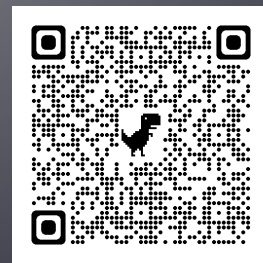
講演終了後、早稲田大学 物性計測センターの見学会を開催いたします。

## アクセス

早稲田大学  
西早稲田キャンパス  
〒169-8555  
東京都新宿区大久保3丁目4-1  
東京メトロ副都心線西早稲田駅  
出口3 (早大理工方面口) がキャンパスに直結



## お申込み



<https://forms.gle/c4wEJkGq6mpUKyb99>

申込締切

2023年3月10日(金)17:00

申込多数の場合は、締切前に終了することがありますので、お早めにお申し込みください。

## お問い合わせ

早稲田大学 下嶋研究室

☎ TEL: 03-5286-3281

✉ E-mail: polysil.waseda.oxane@gmail.com